УДК 537.311.33

Член-корреспондент АН Армянской ССР Г. М. Авакьянц, З. Н. Адамян,
 Р. С. Барсегян, С. В. Огансян, С. А. Тарумян

Исследования S-диодов из кремния с примесью цинка и кадмия

(Представлено 13/1 1970)

Ряд работ (1-3) посвящен исследованию S-диодов, изготовленных на основе кремния, компенсированного кадмием (Zn 10⁻² %). До сих пор точно не определены уровни кадмия в запрещенной зоне кремния; не ясно какая примесь превалирует в образовании глубоких центров цинка или кадмия.

Целью данной работы является сравнение результатов исследований, проведенных на диодах с примесью Cd (Zn 10⁻² %) и с чистым Zn (содержание кадмия в цинке 10⁻⁵ %). Так как свойства диодов сильно зависят от концентрации мелких доноров и от концентрации введенных глубоких центров (акцепторов), то в отличие от работы Л. М. Капитановой и др. [5] в качестве исходных материалов выбирались материалы с одинаковым удельным сопротивлением (32 и 40 ом см) для компенсации кремния кадмием и цинком. В процессе изготовления диодов использовались компенсированные материалы одного типа проводимости (p-тип) с примерно одинаковой концентрацией глубоких центров.

Технология легирования кремния кадмием подробно изложена в работах (1-3). Диффузия цинка в кремний в нашем случае проводилась в откаченных до 10⁻⁴ мм Hg кварцевых ампулах из газовой фазы при температурах 950°—1100°C в течение 3—4 часов.

Диоды с примесью цинка и кадмия изготавливались в совершенно одинаковых условиях, одновременно.

На вольт-амперных характеристиках (ВАХ) диодов имелся участок отрицательного сопротивления (ОС). По сравнению с диодами с примесью кадмия, отношение напряжения срыва ($V_{ср}$) к остаточному ($V_{ост}$) у диодов с примесью цинка значительно больше (20 + 30). Остаточное напряжение некоторых диодов с примесью цинка меньше одного вольта, что свидетельствует о полной раскомпенсации базы диода после срыва. ВАХ до участка срыва диодов легированных кадмием и цинком изменяется примерно по одинаковому закону $J \sim V^2$.

На рис. 1 а, б изображены зависимости $V_{ср}$ и $V_{ост}$ от температуры для обоих типов диодов. Видно, что в отличие от диодов с примесью

кадмия диоды с примесью цинка не имеют минимума в зависимости $V_{ср}(I)$, а напряжение срыва падает монотонно до полного исчезновения участка ОС.

Рис. 1 а—зависимость $V_{ср}$ от температуры; б—зависимость V_{out} от температуры. 1,2—диоды с примесью кадмия; 3,4—диоды с примесью цинка

Также резко отличаются друг от друга зависимости $V_{ост}(t)$. С температурой $V_{ост}$ диодов с примесью кадмия монотонно растет, в то время как у диодов с примесью цинка—либо, наоборот, незначительно падает, либо наблюдается постоянство остаточного напряжения.

Рис. 2. а—зависимость J_{cp} от температуры; б—зависимость $J_{ост}$ от температуры.
1,2—диоды с примесью кадмия; 3,4—диоды с примесью цинка.

Токи срыва ($J_{ср}$) диодов с примесью кадмия резко растут, примерно на 1,5 порядка в интервале температур $-80^{\circ} + 80^{\circ}\text{C}$. У диодов с примесью цинка такого роста не наблюдается — $J_{ср}$ меняется очень незначительно в ту или другую сторону (рис. 2,а).

Остаточные токи ($J_{ост}$) «цинковых» и «кадмиевых» диодов в зависимости от температуры ведут себя одинаково (рис. 2,б).

Оценивались также величины электрических полей в базе диодов. Выяснилось, что у одних типов диодов существует ярко выраженный максимум электрического поля, который находится примерно посередине базы и с ростом тока через диод этот максимум смещается по базе либо в сторону p^+ -контакта, либо в сторону p^- -контакта в зависимости от качества инжекторов. Значения этих полей в максимуме у диодов с примесью цинка всегда выше $10^3 \frac{b}{\text{см}}$, в то время как у диодов с при-

месью кадмия значения электрических полей не превышают $10^2 \frac{b}{\text{см}}$.

Рис. 3. Зависимость времени задержки от величины подаваемого на диод импульса. 1,2—диоды с примесью кадмия; 3,4—диоды с примесью цинка

Далее, по переходным характеристикам последовали времена задержки (t_d) при переходе диодов из состояния с низкой проводимостью в состояние с высокой проводимостью. Из рис. 3 видно, что при каком-то определенном токе импульсе времена задержки диодов с примесью кадмия меньше, чем — диодов с примесью цинка. Диоды с примесью цинка оказались менее чувствительными по току к поперечному магнитному полю, чем диоды с примесью кадмия (2), в то время как по напряжению диоды с примесью цинка оказались более чувствительными. Продольное магнитное поле не оказывает заметного влияния на ВАХ обоих типов диодов.

В работах (3,4) приводятся результаты исследований колебательных свойств диодов с примесью кадмия до участка срыва. В этом же участке ВАХ диодов с примесью цинка не наблюдались колебания релаксационного или шумового характера.

Из вышесказанных фактов следует, что существует значительное отличие свойств диодов с примесью кадмия от диодов с примесью цинка и предположение, что в обоих случаях образуются глубокие центры цинка—вызывает сомнение.

Институт радиофизики и электроники
Академии наук Армянской ССР

ՀՈՍԷ ԳԱ թղթակից-անդամ Գ. Մ. ԱՎԻՔՅԱՆՑ, Զ. Ն. ԱԻՍԿԱՆ, Ռ. Ս. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ,
Ս. Վ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, Ս. Ա. ԽԱԹՈՒՄՅԱՆ

Ցինկի և կադմիումի խառնուրդով սիլիցիումային S-դիոդների
հետազոտությունները

Թերված են ցինկի և կադմիումի խառնուրդով սիլիցիումային S-դիոդների հետազոտման տվյալները: Յույց է տրված կադմիումի խառնուրդով դիոդների հատկությունների էական տարրերությունը ցինկի խառնուրդով դիոդների հատկություններին:

ЛИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1 Ю. А. Абрамян, Автореферат кандидатской диссертации, Изд. ЕрГУ, 2 Г. М. Авакьянц, З. Н. Адамян, Р. С. Барсегян, С. А. Тарумян, ДАН Арм. ССР, т. 49, 1, 24 (1969). 3 Г. М. Авакьянц, З. Н. Адамян, Р. С. Барсегян, С. А. Тарумян, Изв. АН Арм. ССР, Физика, т. 5, 41 (1970). 4 Г. М. Авакьянц, З. Н. Адамян, Р. С. Барсегян, С. А. Тарумян, ФТП, 5, 4, 1971. 5 Л. М. Калитюкова, А. А. Лебедев, Н. А. Султанов, ФТП, 4, 6, 1130, (1970)